



第 189 号

東工大挑戦的研究賞

Challenging Research Award

大上 雅史 殿

研究課題

細胞内 PPI 阻害を可能にする
in silico 中分子設計技術の開発

あなたは独創性豊かな研究に果敢に挑戦し
その研究課題は平成 30 年度東工大挑戦的研究賞受賞に値すると認められました
よって今後より一層研究活動に精励され卓越した研究成果を挙げるよう期待しここに賞します

平成 30 年 9 月 12 日

国立大学法人
東京工業大学長

益 一 哉

